1. **酒井 士郎, 直井 美貴 :** 発光ダイオードおよびその製造方法, 特願2010-509270 (2008年5月), 特許第5384481号 (2013年10月).
2. **酒井 士郎 :** ナノパターンを有するレーザーダイオード及びその製造方法, 特願2008-188715 (2008年7月), 特許第5383109号 (2013年10月).
3. **田中 均 :** 立体規則性の高い多官能性ポリマー及びその製造方法, 特願2009-014816 (2009年1月), .
4. **後藤 信夫, 柳谷 伸一郎, 木宮 健太 :** 光スイッチ, 特願2009-042874 (2009年2月), 特開2010-197743 (2010年9月), 特許第5019483号 (2012年6月).
5. **上原 信知, 釜野 勝, 原口 雅宣 :** 基板内部検査装置，基板内部検査方法，及び基板の製造方法, 特願2009158448 (2009年7月), 特開201113130 (2011年1月), 特許第5419080号 (2013年11月).
6. **Hitoshi Tanaka :** Polyfunctional Polymer of High Stereoregularity and Method for Producing the Same, PCT/JP2010/051301 (Jan. 2010), WO2010/084997 A1 (Jul. 2010), .
7. **釜野 勝, 下野 雄輝, 上原 信知, 柳田 勝之, 山田 信治, 原口 雅宣 :** ドラゴンフルーツ果実の製造方法，及びドラゴンフルーツ果実, 特願2010069911 (2010年3月), 特開2011200159 (2011年10月), 特許第5704627号 (2015年3月).
8. **山口 浩司, 永瀬 雅夫, 岡本 創, 米谷 玲皇, 石原 直, 割澤 伸一, 遊佐 幸樹 :** 微小構造体の作製方法, 特願2010-122423 (2010年5月), 特開2011-246780 (2011年12月), .
9. **山口 浩司, 永瀬 雅夫, 岡本 創, 米谷 玲皇, 石原 直, 割澤 伸一, 黒田 耕平 :** 微小構造体の製造方法, 特願2010-141690 (2010年6月), 特開2012-009497 (2012年1月), .
10. **永瀬 雅夫 :** プローブの作製方法およびプローブ，ならびに走査プローブ顕微鏡, 特願2010-193527 (2010年8月), 特開2010-276617 (2010年12月), 特許第5044003号 (2012年7月).
11. **影島 博之, 日比野 浩樹, 永瀬 雅夫, 関根 佳明, 山口 浩司, 藤原 聡 :** 磁気電気効果素子, 特願2010-162612 (2011年7月), 特開2012-028369 (2012年2月), .
12. **Hitoshi Tanaka :** Polyfunctional Polymer of High Stereoregularity and Method for Producing the Same, 13/138,210 (Jul. 2011), .
13. **Hitoshi Tanaka :** Polyfunctional Polymer of High Stereoregularity and Method for Producing the Same, 201080005509.5 (Jul. 2011), .
14. **Hitoshi Tanaka :** Polyfunctional Polymer of High Stereoregularity and Method for Producing the Same, 10733598.6 (Aug. 2011), .
15. **酒井 士郎 :** InGaN系化合物半導体発光装置の製造方法及び波長調整方法, 特願2014-166047 (2014年8月), .